10/732 943

**DERWENT-ACC-** 1979-37933B

NO:

DERWENT-

197920

WEEK:

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Di:methyl sulphone prodn. - by dissolving DMSO in aq.

hydrogen peroxide at elevated temp.

PATENT-ASSIGNEE: KIRESUTO GIKEN KK[KIREN]

**PRIORITY-DATA:** 1977JP-0110209 (September 12, 1977)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANG

LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 54044611 A April 9, 1979 N/A

000 N/A

INT-CL (IPC): C07C147/02

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 54044611A

## **BASIC-ABSTRACT:**

Method comprises dissolving <u>DMSO</u> in aq. soln. of hydrogen <u>peroxide</u>, so that <u>DMSO</u> is oxidised. The concn. of H2O2 is pref. not 10%, and oxidn. is pref. at 80-90 degrees C.

DMSO is obtd. in high yield in a short time. No special recrystallisation process is required. The reaction soln. does not contain any impurities, and just by cooling the reaction soln., dimethyl sulphone precipitates as crystals.

TITLE-TERMS: DI METHYL SULPHONE PRODUCE DISSOLVE DMSO AQUEOUS

HYDROGEN PEROXIDE ELEVATE TEMPERATURE

ADDL-INDEXING- SULPHOXIDE

TERMS:

**DERWENT-CLASS: E17** 

CPI-CODES: E10-A10;

## **BEST AVAILABLE COPY**

(19日本国特許庁(JP)

10特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54—44611

Mnt. Cl.2 C 07 C 147/02

20特

識別記号 **砂日本分類** 16 B 7

庁内整理番号

❸公開 昭和54年(1979)4月9日

6742-4H

発明の数 審査請求

(全 2 頁)

らいままれる。

昭52-110209

昭52(1977)9月12日 四出

70発 明 者 森本昭敏

四日市市日永東3-3-3

同 南部信義 四日市市笹川8-65-1

南部忠彦 09発 明

四日市市笹川 8 --65-1

人 株式会社キレスト技研 の出

豊中市新千里北町3丁目7の13

弁理士 山田与一 理

进

1. 発明の名称 .

q.

ジメチルスルホンの製造野法

- 2. 特許請求の触囲
- (1) ジメチルスルホキサイドを過酸化水素水に 溶解し、これを酸化せしめてジメチルスルホンを 得ることを特徴とするジメチルスルホンの製造法
- (2) 10%以上の濃度を有する過酸化水素水を 使用することを特徴とする特許調 求の範囲第1項 記載のジメチルスルホンの製造法
- (3) 約80~9 & C に加熱して 軟化反応せしめ ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の ジメチルスルホンの製造法
- 3. 発明の詳細な本説明

本糸明はジメチルスルホンをジメチルスルホキ サイドから工業的に有利に製造する方法を提供し ようとするものである。

従来、ジメチルスルホンの製造法はパイルシュ タイン(Beilstein)にその記載がたく

、僅かに生成法のみがその第1巻289にジメチ ルサルファイドの封管中での硝酸々化、メチルス 19 ルホン酢酸の加熱、スルホンジ酢酸の加熱による ジメチルスルホンの生成、およびパイルシユタイ ンEM1217 化ジメチルサルファイドのクロロ ホルム中でのオゾン酸化と氷酢酸中での30%過 酸化水素水による酸化と6%過マンガン酸カリ水 溶液による酸化によるジメチルスルホンの生成が 記数されているのみで、ジメチルスルポキサイド からジメチルスルホ ンを製造する方法は 記載され ていない。プレパラテイプ・オルガニツク・フォ トケミストリー、1968年第444頁にはジメ チルスルホキサイドに、ローズベンガルを浴解し 、水銀灯を照射しながら13.B時間酸素を吸収 せしめ、後未反応のジメチルスルホキサイドを真 空蒸溜し、残渣をアセトンー石油サエーテルから 再結晶してジメチルスルホンを得る方法が示され ている。しかし、この方法は特殊な装置を用い長 時間の反応時間を要し、不経済である許りでなく、

# **BEST AVAILABLE COPY**

是

特別昭54-44611(2)

その収率は値かに20.9%であり、工築的な方法とはいえない。

本発明者は、ジメチルスルホンを容易に、かつ、 収率よく製造する方法について研究した結果、ジメナルスルホンを製造する原料として最近入手が 比較的容易になつた高純度のジメチルスルホキサイドを原料とし、高濃度の過酸化水素水を比較的 高温度で使用することにより、高純度のジメチル スルホンを高収率で製造する方法を開発し、本発明を完成した。即ち本発明にジメチルスルホキサイドを過酸化水素水に溶解し、これを酸化せしめ てジメチルスルホンを得ることを特徴とするシメチルスルホンの製造法を要旨とするものである。

本発明の方法は過酸化水素水を用いてジメチルスルボキサイドを酸化せしめるが、過酸化水素水の濃度は比較的濃厚な方が酸化反応が進行し易く、また反応終了後の反応液の処理も容易であるので好適である。一般に10%以上の濃度を有する過酸化水素水を用いるのが有利である。

また、本発明の酸化反応は常温でも進行するが、反応を促進せしめるために過酸化水栗水の沸点以下、即ち約80~9 g C に加熱して反応せしめるのが好ましい。 このように加熱反応せしめることによつて、1~2時間で反応は終了し、約70%以上の収率でジメチルスルホンが得られる。

本発明の方法によれば、酸化剤として過酸化水 素水のみを便用し、その他の添加剤を全く使用し ないので、過剰の過酸化水素は反応終了後水と酸 素に分解して反応液は不純物を含有せず。冷却に よつてジメチルスルホンが結晶して沈酸し、従つ で更結晶の必要がなく、極めて一純度のジメチルス ルホンが得られる。 ジメチルスルホンを分離した 母液は、これを濃縮して結晶を析出せしめること によつて、更にジメチルスルホンが回収される。

本発明の方法は、上記の如く極めて簡単な操作 で、短時間の反応によつて高収率で目的とするジメチルスルホンを得ることができ、しかも反応液 を放冷して結晶を析出せしめるのみで再結晶を必 广一达市游 1本加入3里 6001103

1922

要としない高純度のジメチルスルホンを得ることができ、ジメチルスルホンを工業的に製造する方法として極めて有用である。

以下、本発明の実施例を示す。

## 実施例 1

ジメチルスルホキサイド15.7g(0.2 モル)を、35%過ペ水素水24.3g(0. 25モル)に水を加えて17.5%の過酸化水素 水とした水溶液に加えて溶解し、これを徐々に加 熱して85~95Cで1時間半保持する。ついで、全量が32gになるまで濃縮した後、室温で1 屋夜放躍して結晶を析出せしめ、この結晶を遮取 し、弦 繰する。触点10gCのジメチルスルホン 11.3gが得られる。更に削紀の母液を濃縮し 放躍してジメチルスルホンの結晶1.9gを得た 。合計収率70.2%。

### 突游例 2

ジメチルスルポキサイド15.7g(0.2モル)に、25%過酸化水窯水(0.25モル)を

漢 用

加え、実施例1と同様に操作し、最初にジメチルスルホンし結晶11.0g、母液から2.3gを 得た。合計収率70.7%。

### 実施例 3

ジメチルスルホキサイド15.7g(0.2モル)に、30%過酸化水素水(0.25モル)を 1.加え、実施例1と同様に操作し、最初にジメチルスルホンの結晶12.0g、母液から1.4gを 得た。合計収率11.5%。

#### 突旋例 4

ジメチルスルホキサイド15.7g(0.2モル)に、35%過酸化水素水(0.25モル)を加え、実施例1と同様に操作し、最初にジメチルスルホンの結晶11.8g、母液から1.6gを得た。合計収率11.3%。

出願人 株式会社キレスト技研 (で記念) 代理人 弁理士 山 田 与 一次(の)